

期刊信息

篇名	DC-PCVD法快速制备Si ₃ N ₄ 薄膜
语种	中文
撰写或编译	
作者	吴大兴, 周海, 杨川等
第一作者单位	
刊物名称	硅酸盐学报
页面	1997年8月, Vol.25, No.3
出版日期	1997年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	直流等离子体法沉积氮化硅薄膜形成机理及性能研究